PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-323593

(43) Date of publication of application: 24.11.2000

(51) Int. CI.

H01L 23/02

H01L 23/29

(21) Application number : 11-126143

(71) Applicant: YAZAKI CORP

(22) Date of filing:

06. 05. 1999

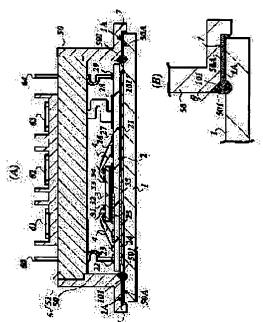
(72) Inventor:

AMANO TETSUYA

(54) **SEMICONDUCTOR DEVICE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a semiconductor device, capable of improving airtightness. preventing ingress, etc., of a wafer from the outside to a semiconductor chip and improving operation reliability by preventing the flaking between a radiating plate and a sealing case. SOLUTION: In a semiconductor device (power semiconductor module), a sealant pooling section 101 is provided on a first bonding seal surface 1A of a radiating plate 1, and a sealant pooling section 501 on a second bonding seal surface 50A, of a sealing case 5. The section 101 is formed of a groove and the section 501 of a notch, whereby each junction seal layer 7 can have sectionally thick regions.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出銀公開發号 特開2000-323593 (P2000-323593A)

(43)公開日 平成12年11月24日(2000.11.24)

(51) Int.CL?	織別記号	FΙ	ラーマユード(参考)
HO1L 23/02		HO1L 23/02	B 5F036
23/29		23/36	A

審査請求 未請求 商求項の数3 〇L (全 9 頁)

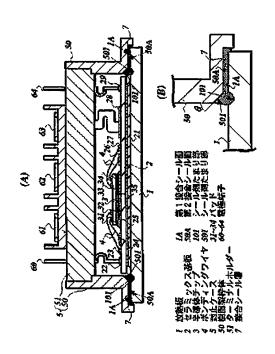
(21)出뼳番号	特顯平11-126143	(71) 出廢人 000006895
		矢蝽総築株式会社
(22)出顧日	平成11年5月6日(1999.5.6)	東京都港区三田1丁目4卷28号
		(72) 雅明春、天野、哲也
		帶閩県福野市御宿1500 失崎総業株式会社
		内
		(74)代理人 100083806
		护理士 三好 秀和 (外8名)
		アターム(参考) 5F038 AAG1 BB91 BC05
		To make your and that have been
		,

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【課題】 放熱板と封止ケースとの間の剥離を防止して 気密性を向上させ、外部から半導体チップに至る水の浸 入等を防止することができ、動作信頼性を向上させるこ とができる半導体装置を提供する。

【解決手段】 半導体装置(パワー半導体モジュール)において、放熱板1の第1接合シール面1Aにシール剤たまり部101を配設し、封止ケース5の第2接合シール面50Aにシール剤たまり部501を配設する。シール剤たまり部101は溝で形成され、シール剤たまり部501は切欠きで形成されており、いずれも接合シール層7を部分的に厚くするととができる。



(2)

特関2000-323593

【特許請求の範囲】

【請求項1】 周辺に第1接合シール面を有する放熱板 ٤.

1

前記放熱板の中央上の半導体チップと、

前記半導体チップを覆い 第1接合シール面に対向する 第2接合シール面を有する封止ケースと、

前記第1接合シール面と第2接合シール面との間の接合 シール圏と

前記第1接合シール面又は第2接合シール面に形成さ れ、前記接合シール層を部分的に厚くするシール剤たま 10 り部と、

を備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記シール剤たまり部は、

前記第1接合シール面端部と、これに対向する第2接合 シール面鑑部との双方に配設されたことを特徴とする請 求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 前記シール剤だまり部は、

漢又は切欠きで形成されたことを特徴とする請求項1又 は請求項2に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置に関 し、特にパワーデバイスを搭載した半導体チップを放熱 板上に配設し、この半導体チップを封止ケースで封止し た構造を有するパワー半導体モジュールに関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】回路基板又は配線基板として使用される セラミックス基板上に半導体チップを搭載し、とのセラ フ並びにセラミックス基板を封止ケースで封止した標準 を有するパワー半導体モジュールが知られている。特別 平4-17359号公銀には、この種のパワー半導体モ ジュール (半導体装置) において、放熱体の表面上にチ ップ収納用のケースの周壁に圧接するシール部材を設け た発明が関示されている。

【0003】図4(A)は上記第1の公報に関示された 発明を利用して本願発明者によって開発されたパワー半 導体モジュールの断面構成図である。 図4 (A) に示す ように、パワー半導体モジュールは、半導体チップ11 40 3をセラミックス基板112上に搭載し、このセラミッ クス基板 1 1 2 を放熱板 1 1 1 上に取り付け、半導体チ ップ113並びにセラミックス基板112を封止ケース 115で気密封止した構造を備えている。半導体チップ 113にはパワーデバイスが搭載されており、このパワ ーデバイスの動作で発生した熱は半導体チップ 113の 裏面側から放熱板!!」を通して外部に放出されてい る。半導体チップ113の表面上には符号を付けないが 複数のパッド (ボンディングパッド) を備えている。セ ラミックス基板112は回路基板又は配線基板として使 59 Bとの間に接合シール層117を介在させて封止ケース

用されており、このセラミックス基板 112上には複数 のバッドが配設されている。半導体チップ 1 1 3 のバッ ドとセラミックス基板112のパッドとの間はポンディ ングワイヤ114を通して電気的に接続されている。 封 止ケース115は、半導体チップ113並びにセラミッ クス基板112を覆い、放熱板111とともに気密空間 を形成する。封止ケース115は紛脂製枠体150とエ ボキシ系樹脂で形成されたターミナルホルダー151と を備えて構成されている。ターミナルホルダー151に は複数本の電極端子116が配設されており、との電極 **端子116の一端側はセラミックス墓板112上のバッ** ドに電気的に接続され、電極端子116の他端側は図示 しない外部機器に電気的に接続されるようになってい る。

【0004】図4(B)は図4(A)に示すパワー半導 体モジュールの接合シール部分の拡大断面構成図であ る。図4 (B) に示すように、樹脂製粋体150の接合 シール面!50 Aと放熱板!!! の周辺の接合シール面 111Aとの間に接合シール圏117を介在させて、針 20 止ケース115と放熱板111との間の気密な接合を行 っている。樹脂製枠体150の放熱板111側は放熱板 111の周辺表面上並びに周縁に沿ってクランク形状で 樺成されており、接合シール面!5 O Aのシール長(シ 一ル面積〉が増加されている。接合シール層117は例 えばシリコン接着剤から形成されている。

【0005】とのように構成されるパワー半導体モジュ ールは、放熱板111と封止ケース115との間を接合 シール層117で気密に封止しているので、外部から半 導体チップ113に至る水の浸入経路が遮断され、半導 ミックス基板を放熱板上に取り付け、さらに半導体チッ~30~体チップ113のパッドの腐食、配線の腐食による筋線 不良を防止して動作信頼性を向上することができるもの と期待されていた。

> 【0006】一方、特闘平5-166950号公報に は、パワー半導体モジュールにおいて、外装ケースの底 面に形成した突起と金属ベースに形成された凹みとを定 ピッチ間隔で形成し、さらに接合面を含めて外装ケース を組面化して梨地面とし、突起と凹みとの間に接着剤を 介在させて金属ベースに外装ケースを接合する発明が開 示されている。

【0007】図5(A)は上記第2の公報に関示された 発明を利用して本願発明者によって開発されたパワー半 導体モジュールの断面構成図、図5(B)はパワー半導 体モジュールの接合シール部分の拡大断面模成図であ る。 図5 (A)及び図5 (B) に示すように、パワー半 導体モジュールは、樹脂製粋体150の底部の凸型形状 を有する接台シール面150Bと、放熱板111の周辺 の接合シール面150Bと嵌合される凹型形状の接合シ ール面!!1Bとを放熱板!11の周囲に沿って一定間 隔で備え、接合シール面150Bと接合シール面111

特闕2000-323593

(3)

115と放熱板111との間の気密な接合を行ってい る。なお、図5 (A) に示すパワー半導体モジュールの 基本的な構造は図4(A)に示すパワー半導体をジュー ルの構造とほぼ同様である。

【①①08】とのように構成されるパワー半導体モジュ ールは、放熱板111と封止ケース115との熱膨張係 数の違いで接合シール面に生じる剪断応力の一部を接合 シール面111日の凹型形状部と接合シール面150日 の凸型形状部との嵌合で受け止め、接合シール層 117 に作用する応力を緩和することができ、接合シール部分 10 の接合強度を向上させることができるものと期待されて しった。

[00009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の パワー半導体をジュールにおいては、以下の点について 配慮がなされていなかった。

【()()1()】まず、図4 (A)及び図4 (B)に示すバ ワー半導体モジュールにおいては、パワーデバイスの動 作によって半導体チップ113が発熱し、放熱板111 ール全体が高温になってしまう。特に、電気自動車のイ ンバータに使用される場合は、高温度と低温度とが繰り 返す厳しい環境下で使用されることになる。パワー半導 体モジュールの放熱板!111は金属で形成され、封止ケ ース115は樹脂で形成されているので、熱膨張係数の 違いにより、接合シール部分には大きな繰り返し応力が 発生する。この繰り返し応力は、図4 (B) 中、接合シ ール面111Aの左端部と接合シール面150Aの左端 部との間(符号117Aを付して示す内部側端部)、接 台シール面!11Aの右端部と接合シール面150Aの 30 古端部との間(符号117Bを付して示す外部側端部で 最大応力が発生する領域)に比較的大きく作用する。こ のため、放熱板 1 1 1 の接合シール面 1 1 1 A と接合シ ール層117との間又は封止ケース115の接合シール 面150Aと接合シール層117との間に剥離が発生し 気密性を損ねてしまい、この接合シール部分に外部から 半導体チップ113に至る水の浸入経路が生成されてし まう。従って、半導体チップのパッドの腐食、信号配線 や電源配線の腐食による断線不良等を生じる恐れがあ り、動作信頼性を低下させてしまうという問題があっ た。

【()()11】さらに、図4(A)及び図4(B)に示す パワー半導体をジュールにおいては、接合シール層11 7にはシリコン接着剤を使用しているので若干の弾性変 形が可能ではあるが、放熱板111の接合シール面11 1A. 紂止ケース115の接合シール面150Aはいず れもフラットな形状で形成されているので、接合シール 厘117は厚さが一定になるものの薄く形成されてしま い。接合シール層117では充分に応力を緩和すること ができなかった。従って「前述のように剥離が発生して「50」導体チップを覆い、第1接合シール面に対向する第2接

しまい、動作信頼性を低下させてしまうという問題があ

【0012】一方、図5 (A) 及び図5 (B) に示すバ ワー半導体モジュールにおいては、図4(A)及び図4 (B) に示すパワー半導体モジュールと同様に、半導体 チップ113が発熱し、放熱板111と封止ケース11 5との熱膨張係数の違いにより、接合シール部分には大 きな繰り返し応力が発生する。この繰り返し応力は、図 5 (B) 中、接合シール面111Bの左端部と接合シー ル面150Bの左端部との間(内部側端部117A)、 接合シール面111日の右端部と接合シール面150日 の右端部との間(外部側端部117B)に比較的大きく 作用する。接合シール面111Bの凹型形状部と接合シ ール面150Bの凸型形状部との嵌合で応力が若干緩和 されるものの。シール長の大半は封止ケース115の樹 脂製枠体150の厚さと同等の寸法であるためにシール 長が短く(シール面績が小さく)、充分な接合強度を得 ることができなかった。このため、放熱板111の接合 シール面1118と接合シール層117との間又は封止 によりある程度の熱は外部に放出できるものの。モジュー20 ケース115の接合シール面150Bと接合シール層1 17との間に剥削が発生し気密性を損ねてしまい。この 接合シール部分に外部から半導体チップ113に至る水 の浸入経路が生成されてしまう。従って、半導体チップ のバッドの腐食、信号配線や電源配線の腐食による断線 不良等を生じる恐れがあり、動作信頼性を低下させてし まうという問題があった。

【0013】さらに、図5(A)及び図5(B)に示す パワー半導体モジュールにおいては、接合シール層11 7にはシリコン接着剤を使用しているので若干の弾性変 形が可能ではあるが、放熱板111の接合シール面11 1B. 紂止ケース115の接合シール面150Bはいず れも凹型形状部並びに凸型形状部を含めてフラットな形 状で形成されているので、接合シール層117は厚さが 一定になるものの薄く形成されてしまい、接合シール層 117では充分に応力を緩和することができなかった。 従って、前述のように剥削が発生してしまい、動作信頼 性を低下させてしまうという問題があった。

【①①14】本発明は上記課題を解決するためになされ たものである。従って、本発明の目的は、放熱板と封止 40 ケースとの間の剥離を防止して気密性を向上させ、外部 から半導体チップに至る水の浸入等を防止することによ り、動作信頼性を向上させることができる半導体装置を 提供することである。

【0015】さらに、本発明の目的は、簡易に製作する ことができる半導体装置を提供することである。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明の第1の特徴は、周辺に第1接合シール面を 有する放熱板と、放熱板の中央上の半導体チップと、半

(4)

特闘2000-323593

台シール面を有する紂止ケースと、第1接台シール面と 第2接台シール面との間の接台シール層と、第1接台シ ール面又は第2接台シール面に形成され、接台シール層 を部分的に厚くするシール剤たまり部とを備えた半導体 装置としたことである。

【0017】ここで、本発明の第1の特徴に係る半導体 装置の「シール剤たまり部」とは、第1接合シール面と 第2接合シール面との間に形成される接合シール層をそ の他の部分に比べて多量に溜めて厚みを部分的に厚くす るシール剤の貯溜部位を意味する表現である。この「シ 10 ール剤たまり部」には接合シール層を部分的に厚くでき る溝、切欠きのいずれかで実用的に形成することができ る。「シール剤たまり部」としての溝の断面形状はU字 形状、V字形状、凹型形状のいずれであってもよい。

下シール剤たまり部」としての切欠さは、紂止ケースの各角部に形成される単なる面取りに比べてシール剤を貯留するために意図的に大きく形成されており、所定角度(好ましくは30度~60度の範囲内の角度)で角部を切り欠いた切欠き、断面形状が逆し字形状の切欠き、断面形状が円弧形状の切欠きのいずれであってもよい。「シール剤たまり部」が漢、切欠きのいずれかで形成される結果。「シール剤たまり部」は第1接合シール面又は第2接合シール面と接合シール面積を増加させる)ことができる。「シール剤たまり部」は、第1接合シール面(放熱板)にだけ若しくは第2接合シール面(封止ケース)にだけ配設するとともできるが、第1接合シール面及び第2接合シール面の双方に形成することが好ましい。

【①①18】とのように構成される本発明の第1の特徴 に係る半導体装置においては、シール剤たまり部を備え 30 たことで、第1接合シール面と接合シール層との間、又 は第2接台シール面と接合シール圏との間のシール長を 実効的に長くすることができ、双方の界面での接合力を 向上させて双方の界面での剥離を防止することができる ので、第1接合シール面と第2接合シール面との間の接 合シール層部分における気密性を向上させることができ る。さらに、シール長を実効的に長くすることで、外部 から半導体チップに至る水等の浸入経路長を長くするこ とができ、たとえ浸入経路が生成されたとしても半導体 チップへの水の到達を阻止することができる。さらに、 本発明の第1の特徴に係る半導体装置においては、シー ル剤たまり部を備えたことで、第1接合シール面と第2 接合シール面との間の接合シール層を部分的に厚く形成 することができ 温度サイクルによって発生する応力 《放熱板、紂止ケースのそれぞれの熱膨張率の差によっ て発生する繰り返し応力)を接合シール層の厚い部分で 吸収することができるので、第1接合シール面と接合シ ール層との間の界面又は第2接合シール面と接合シール 層との間の界面での剥離を防止することができ、接合シ ール層部分における気密性を向上させることができる。

従って、本発明の第1の特徴に係る半導体装置においては、外部から内部の半導体チップに至る水の浸入を防止することができ、半導体チップのバッドの腐食。信号配線や電源配線の腐食による断線不良等をなくすことができるので、動作信頼性を向上させることができる。

【0019】本発明の第2の特徴は、本発明の第1の特徴に係る半導体装置において、シール剤たまり部を、第1接合シール面端部と、これに対向する第2接合シール面端部との双方に配設したことである。ここで、「第1接合シール面端部」、「第2接合シール面端部」とは、いずれも放熱板と封止ケースとの間の熱膨張係数の違いで発生する応力が比較的大きく作用する部位を表現する意味で使用される。

【0020】とのように構成される本発明の第2の特徴に係る半導体装置においては、比較的大きな応力が作用する第1接合シール面端部、第2接合シール面端部のそれぞれにシール剤たまり部を備えたので、この領域における接合シール層の剥離を防止することができ、より一層気密性を向上させることができる。従って、本発明の第2の特徴に係る半導体装置においては、外部から内部の半導体チップに至る水の浸入をより一層防止することができ、半導体チップのバッドの腐食、信号配線や電源配線の腐食による筋線不良等をなくすことができるので、動作信頼性をより一層向上させることができる。

【0021】本発明の第3の特徴は、本発明の第1の特徴に係る半導体装置又は本発明の第2の特徴に係る半導体装置において、シール剤たまり部を、接又は切欠きで形成したことである。ここで、通常、放熱板には熱伝導性の良好な金属板例えば銅(Cu)板を実用的に使用することができ、封止ケースには様々な形状の成型が容易に行える樹脂ケースを実用的に使用することができる。

「溝」や「切欠き」は単純な形状であるので、エッチング加工、成型加工又は機械加工で容易に形成することができる。

【0022】このように構成される本発明の第3の特徴 に係る半導体装置においては、単純な形状の操や切欠き でシール剤たまり部を構築できるので、シール剤たまり 部を容易に製作することができる。

[0023]

46 【発明の実施の形態】(第1の実施の形態)以下、図面を参照して本発明の第1の実施の形態を詳細に説明する。図1(A)は本発明の第1の実施の形態に係る半導体装置の断面構成図、図1(B)は図1(A)に示す半導体装置の接合シール部分の拡大断面構成図である。図1(A)及び図1(B)に示す半導体装置は例えば電気自動車のインバータに使用されるパワー半導体モジュールである。この半導体装置は、半導体チップ搭載面側(図1(A)中、上側表面)の周辺に第1接合シール面1Aを有する放熱板1と、放熱板1の半導体チップ3を覆

(5)

特闘2000-323593

8

い、第1接台シール面1Aに対向する第2接台シール面50Aを有する封止ケース5と、第1接台シール面1Aと第2接台シール面50Aとの間の接合シール層7と、第1接台シール面1Aに形成され接合シール層7を部分的に厚くするシール剤たまり部101と、第2接合シール面50Aに形成され接合シール層7を部分的に厚くするシール剤たまり部501とを値えて構築されている。【0024】半導体チップ3は例えばシリコン単結晶で形成され、この半導体チップ3には絶縁ゲート型電景効果トランジスタやバイボーラトランジスタを主体として10機築されるパワーデバイスが搭載されている。半導体チップ3の表面上には複数のバッド(ボンディングバッド)31~34が配設され、半導体チップ3の表面側には裏面電極35が配設されている。パッド31~34は例えばアルミニウム台金機を主体として形成されている。

【0025】この半導体チップ3はセラミックス基板2の半導体チップ絡載面上に絡載される。セラミックス基板2には例えば窒化アルミニウム(AIN)基板を実用的に使用することができる。セラミックス基板2の半導体 20チップ搭載面上には複数のバッドや配線(又は及び抵抗 素子)22~29が配設され、セラミックス基板2の裏面には配線21等が配設されている。これらのバッドや配線21~29は例えば高融点金属ペーストで形成されている。

【0026】半導体チップ3のバッド31とセラミックス芸板2のバッド24との間はボンディングワイヤ4を通して電気的に接続されている。ボンディングワイヤ4には金(Au)ワイヤ、アルミニウム(AI)ワイヤ、銅(Cu)ワイヤのいずれかを実用的に使用することができる。同様に、半導体チップ3のバッド32とセラミックス芸板2のバッド23との間、バッド33とバッド27との間、バッド34とバッド26との間はいずれもボンディングワイヤ4により電気的に接続されている。半導体チップ3の裏面電極35はセラミックス基板2のバッド25に電気的に接続されており、第1の実施の形態に係る半導体装置においては半導体チップ3の裏面側から電源が供給されている。

【0027】半導体チップ3が搭載されたセラミックス基板2は放熱板1の半導体チップ搭載面側の中央に取り付けられている。放熱板1には熱伝達性が良好で半導体チップ3に搭載されたパワーデバイスの動作で発生する熱を効率良く外部に放熱させることができるの板を実用的に使用することができる。第1の実施の形態に係る半導体装置においては、例えば2mm~5mmの範囲内の板厚、好ましくは3mmの板厚の放熱板1が使用される。放熱板1へのセラミックス基板2の取り付けには例えば銀(Ad)ペースト等の熱伝達性の良好な接着剤を使用することができる。

【0028】封止ケース5は、第1の実施の形態に係る 50 の違いにより温度サイクルで発生する繰り返し応力が比

半導体装置において、半導体チップ3の側面及びセラミックス基板2の側面を覆う樹脂製枠体50と、半導体チップ3の表面上を覆い複数本の電極端子60~64を装着したターミナルホルダー51とを備えて構成されている。樹脂製枠体50、ターミナルホルダー51はいずれも例えばエポキシ系樹脂で形成されている。ターミナルホルダー51に装着された電極端子60の一端はセラミックス基板2のパッド22に電気的に接続され、他端は外部に導出されている。電極端子61~63はいずれもパッド28に電気的に接続されている。電極端子64の一端はパッド29に電気的に接続され、他端は外部に導出されている。

【0029】図1(B)に特に詳細に示すように、放熱 板1の半導体チップ搭載面側の周辺(セラミックス基板 2の搭載領域よりも外側の周囲領域)には半導体チップ 3並びにセラミックス基板2を気密封止するための第1 接合シール面1Aが配設されており、同様に封止ケース 5の樹脂製枠体50の下部には第1接合シール面1Aと 対向する第2接合シール面50Aが配設され、との第1 接合シール面1Aと第2接合シール面50Aとの間が接 合シール層 7 を介在させて接合されている。放熱板1の 第1接合シール面1Aは放熱板1表面上から側面に沿っ てシール長を長くするように(シール面積を増加させる ように)配設されている。樹脂製枠体50の第2接合シ ール面50Aは、放熱板1表面上から側面に沿って形成 された第1接合シール面1Aに対向させてクランク形状 で形成されており、少なくとも樹脂製粋体50の仮厚よ りもシール長が長くなるように(シール面積としては増 加させるように)配設されている。第1の実施の形態に 係る半導体装置において、2mm~5mmの範囲内の板厚、好 ましくは3mmの板厚の樹脂製枠体50が使用され、シー ル長はこの板厚の2倍~5倍程度の範囲に設定されること が好ましい。接合シール層?は第1の実施の形態に係る 半導体装置においてシリコン接着剤で形成されている。 【りり30】このように構成される半導体装置において は、放熱板1の第1接台シール面1Aにシール剤だまり 部101が配設され、さらにシール剤だまり部101と 対向する位置において樹脂製枠体50の第2接合シール 面50Aにシール剤たまり部501が配設されている。 シール剤たまり部101は、第1接合シール面1Aにお いてその表面から放熱板1の板厚方向に掘り下げた例え はLimi程度の深さを有する断面形状がU字形状の漢で形 成され、第1の実施の形態に係る半導体装置において放 熱飯1の周囲全域に配設されている。このシール剤だま り部101は、それ以外の領域に比べてシリコン接着剤 を多量に溜めて接合シール層7の厚みを部分的に厚くす る。シリコン接着剤の貯摺部位である。第1の実施の形 騰に係る半導体装置においては、このシール剤たまり部 101は、放熱板1と封止ケース5との間の熱膨張係数 (6) 特開2000-323593

9

較的大きな第1接合シール面1Aの内側端部(図1

(B) 中、左側端部)に配設されている。シール剤たまり部101は放熱板1の製作においてエッチング加工や 機械加工によって簡易に形成することができる。なお、シール剤たまり部101は、V字形状の溝、凹型形状の 溝のいずれかで形成してもよい。

【①①31】シール剤たまり部501は、シール剤たまり部101と同様にこのシール剤たまり部101と対向した位置において第2接合シール面50Aの内側端部に配設されており、樹脂製枠体50の内壁から底面に向か 10って好ましくは30度~60度の範囲内の角度 0、さらに好ましくは45度の角度 0で切り欠いた切欠きで形成されている。この切欠きは封止ケース5の各角部に形成される単なる面取りに比べてシリコン接着剤を積極的に貯留するために意図的に大きく形成されている。シール剤たまり部501は封止ケース5の製作において成型加工や機械加工によって簡易に形成することができる。

【①①32】とのように構成される本発明の第1の実施 の形態に係る半導体装置においては、シール剤たまり部 101を備えたことで第1接合シール面1Aと接合シー 20 ル暑?との間。シール剤たまり部501を値えたことで 第2接合シール面50Aと接合シール層7との間のシー ル長を実効的に長くすることができ 双方の界面での接 台力を向上させて双方の界面での剥離を防止することが できるので、第1接合シール面1Aと第2接合シール面 50Aとの間の接合シール層7部分における気密性を向 上させることができる。さらに、シール長を実効的に長 くすることで、外部から半導体チップ3に至る水等の浸 入経路長を長くすることができ、たとえ浸入経路が生成 されたとしても半導体チップ3への水の到達を阻止する 30 ことができる。さらに、本発明の第1の実施の形態に係 る半導体装置においては、シール剤たまり部101及び 501を備えたことで、第1接合シール面1Aと第2接 台シール面50 Aとの間の接台シール層7を部分的に厚 く形成することができ、温度サイクルによって発生する 応力(放熱板)。 封止ケース5のそれぞれの熱膨張率の 差によって発生する繰り返し応力〉を接合シール層7の 厚い部分(シール剤たまり部101及び501の接合シ ール層7)で吸収することができるので、第1接合シー ル面1Aと接合シール層?との間の界面及び第2接合シ 40 ール面50Aと接合シール層7との間の界面での剥離を 防止することができ、接合シール層で部分における気密 性を向上させることができる。従って、本発明の第1の 真施の形態に係る半導体装置においては、外部から内部 の半導体チップ3に至る水の浸入を防止することがで き、半導体チップ3のパッド31~34の腐食、信号配 線や電源配線(例えば、バッド31~34のそれぞれと トランジスタとの間のアルミニウム合金配線)の腐食に よる断線不良等をなくすことができるので、動作信頼性 を向上させることができる。

【0033】さらに、このように構成される本発明の第 1の実施の形態に係る半導体装置においては、比較的大きな定力が作用する第1接合シール面1A端部。第2接台シール面50A端部のそれぞれにシール剤たまり部101及び501を備えたので、この領域における接台シール層7の剥削を防止することができ、より一層気密性を向上させることができる。

10

[0034] さらに、単純な形状の溝でシール剤たまり 部101を、単純な形状の切欠きでシール剤たまり部5 01をそれぞれ構築することができるので、動作信頼性 を向上させることができる本発明の第1の実施の形態に 係る半導体装置を容易に製作することができる。

【0035】(第2の実施の形態)本発明の第2の実施の形態は、本発明の第1の実施の形態に係る半導体装置の封止ケース5の第2接合シール面50Aに配設されるシール剤たまり部の断面形状を代えた例を説明するものである。図2(A)、図2(B)はいずれも本発明の第2の実施の形態に係る半導体装置(パワー半導体モジュール)の接合シール部分の拡大断面構成図である。

【① 036】図2(A)に示す半導体装置においては、 本発明の第1の実施の形態に係る半導体装置のシール剤 たまり部501に代えて、封止ケース5の樹脂製粋体5 ①の第2接合シール面50Aに逆上字形状の断面形状を 有するシール剤たまり部502が配設されている。

【0037】また、図2(B)に示す半導体装置においては、封止ケース5の制脂製枠体50の第2接合シール面50Aに円弧形状の断面形状を有するシール剤たまり部503が配設されている。

【0038】いずれのシール剤たまり部502.503 も、接合シール層7を部分的に厚くすることができ、しかも成型加工や機械加工で容易に形成することができる。

【0039】とのように構成される本発明の第2の実施の形態に係る半導体装置においては、前述の本発明の第 1の実施の形態に係る半導体装置で得られる効果と同様 の効果を得ることができる。

【0040】(第3の実施の形態)本発明の第3の実施の形態は、本発明の第1の実施の形態に係る半導体接置の封止ケース5の第2接合シール面50Aに配設されるシール剤たまり部501に加えて、さらに他のシール剤たまり部を配設した例を説明するものである。図3(A)、図3(B)、図3(C)はいずれも本発明の第3の実施の形態に係る半導体装置(パワー半導体モジュール)の接合シール部分の拡大断面構成図である。【0041】図3(A)に示す半導体装置においては、

【004 A】図3(A)に示す半導体装置においては、 本発明の第1の実施の形態に係る半導体装置のシール剤 たまり部501に加えて、封止ケース5の制脂製粋体5 0の第2接合シール面50Aの中央部分にU字形状の筋 面形状を有するシール剤たまり部504が配設されてい

50 る。

(7)

特闘2000-323593

12

【0042】また、図3(B)に示す半導体装置におい ては、シール削たまり部501に加えて、封止ケース5 の樹脂製枠体50の第2接合シール面50Aの中央部分 に等間隔で複数の凹型形状の断面形状を有するシール剤 たまり部505が配設されている。

11

【①①43】また、図3(C)に示す半導体装置におい ては、シール剤たまり部501に加えて、封止ケース5 の樹脂製枠体50の第2接合シール面50Aの中央部分 に等間隔で複数の台形形状の断面形状を有するシール剤 たまり部506が配設されている。

【0044】いずれのシール剤たまり部504、50 5. 506も、接合シール層7を部分的に厚くすること ができ、しかも成型加工や機械加工で容易に形成するこ とができる。特に、樹脂製粋体50は、その成型金型の 形状を若干変更するだけで、シール剤たまり部504、 505、506のそれぞれを簡易に形成することができ る。

【①①45】とのように構成される本発明の第2の実施 の形態に係る半導体装置においては、前述の本発明の第 1の実施の形態に係る半導体装置で得られる効果と同様 20 成図である。 の効果を得ることができ、さらに図3(B)に示す複数 個のシール剤たまり部505、又は図3(C)に示す復 数個のシール剤たまり部506を備えることで、より一 層気密性を向上させることができる。

【0046】なお、前述の第1の実施の形態、第2の実 施の形態、第3の実施の形態のそれぞれに係る半導体装 置においては、放熱板1の第1接合シール面1Aにシー ル剤たまり部101を配設し、さらに封止ケース5の第一 2接合シール面50Aにシール剤たまり部501、50 2.503、504、505又は506を配設したが、 本発明はいずれが一方にのみ配設してもよい。さらに、 本発明の第3の実施の形態に係る半導体装置において は、封止ケース5の第2接合シール面50Aに複数のシ ール剤たまり部505又は506を配設したが、本発明 は加えて放熱板1の第1接合シール面1Aに複数のシー ル剤たまり部101を配設してもよい。このように、本 発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含 むことは勿論である。従って、本発明の技術的範囲は上 記の妥当な特許請求の範囲に係る発明特定享項によって のみ定められるものである。

$\{0047\}$

【発明の効果】本発明は、放熱板の接合シール面又は封 止ケースの接合シール面にシール剤たまり部を備えたこ とで、放熱板と封止ケースとの間の測能を防止して気密 性を向上させ、外部から半導体チップに至る水の浸入等 を防止することができるので、動作信頼性を向上させる ことができる半導体装置を提供することができる。

【0048】さらに、本発明は、放熱板の接合シール面 又は封止ケースの接合シール面において温度サイクルに よって発生する応力が大きく作用する箇所にシール剤た まり部を備えたことで、放熱板と封止ケースとの間の剝 離を防止してより一層気密性を向上させ、外部から半導 体チップに至る水の浸入等を防止することができるの で、動作信頼性をより一層向上させることができる半導

10 体装置を提供することができる。

【0049】さらに、本発明は、上記効果を得ることが でき、簡易に製作することができる半導体装置を提供す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)は本発明の第1の実施の形態に係る半導 体装置の断面構成図、(B)は(A)に示す半導体装置 の接合シール部分の拡大断面構成図である。

【図2】(A) (B)はいずれも本発明の第2の実施 の形態に係る半導体装置の接合シール部分の拡大断面機

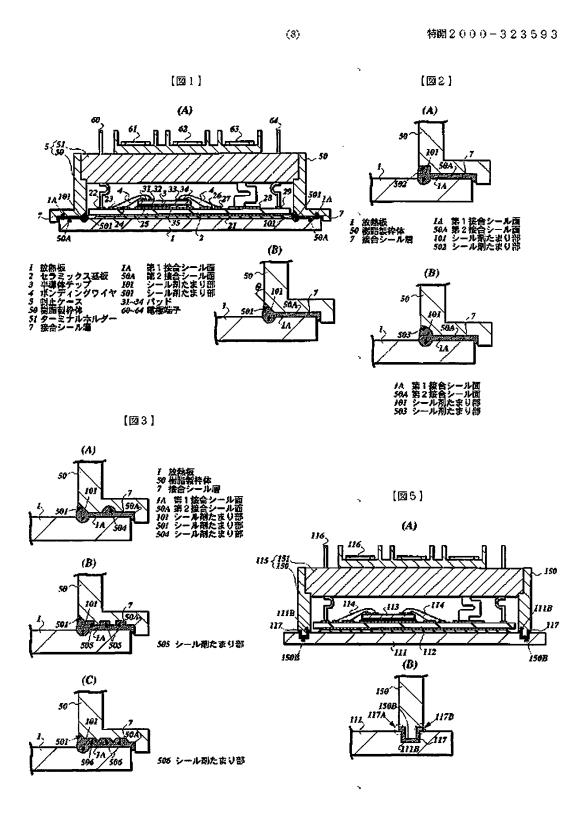
【図3】(A) (B) (C)はいずれも本発明の第 3の実施の形態に係る半導体装置の接合シール部分の拡 大断面模成図である。

【図4】(A) は本発明の先行技術に係るパワー半導体 モジュールの断面構成図」(B)は(A)に示すパワー 半導体モジュールの接合シール部分の拡大断面構成図で

【図5】(A) は本発明の先行技術に係るパワー半導体 モジュールの断面機成図」(B)は(A)に示すパワー 36 半導体モジュールの接合シール部分の拡大断面構成図で ある。

【符号の説明】

- 放熱板
- 1A 第1接合シール面
- 101、501~506 シール剤たまり部
- 2 セラミックス基板
- 3 半導体チップ
- 31~34 パッド
- 4 ボンディングワイヤ
- 5 封止ケース
 - 50 樹脂製粹体
 - 50A 第2接合シール面
 - 51 ターミナルホルダー
 - 60~64 電極繼子
 - 7 接合シール層



(9) 特開2000-323593

